

COMUNICATO STAMPA

PIANO SVILUPPO E COESIONE: SÌ ALLA RIPROGRAMMAZIONE DA 7 MILIONI PER POTENZIARE L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NELL'ETNA VALLEY

La giunta regionale, su proposta del presidente Schifani, ha destinato oltre 7 milioni di euro all'ammodernamento del campo pozzi al servizio della zona industriale di Catania.

L'adeguamento dell'infrastruttura faciliterà la realizzazione di Campus Sic, impianto che sarà il primo in Europa capace di svolgere tutte le fasi di produzione dei semiconduttori

Oltre sette milioni di euro per potenziare il sistema di **approvvigionamento idrico** dedicato agli usi industriali nell'**Etna valley**. Su proposta del **presidente** della Regione Siciliana, **Renato Schifani**, la **giunta** di palazzo d'Orléans ha dato il via libera alla riprogrammazione di economie pari a **7,2 milioni** nell'ambito del **Piano sviluppo e coesione** (Psc) Sicilia per finanziare il **revamping** del **campo pozzi** di Pantano d'Arci, nella **zona industriale di Catania**.

L'assegnazione delle risorse, richiesta dall'Amministrazione del capoluogo etneo, consentirà di realizzare il più **urgente** tra gli interventi del piano comunale che prevede il complessivo **adeguamento** delle **infrastrutture idriche** e fognarie al servizio del distretto tecnologico, condizione essenziale per supportarne la **crescita** in atto e attrarre nuovi investimenti.

È già disponibile il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** che, per l'esecuzione, richiederà 10 mesi dall'affidamento, in base al programma del Comune di Catania nel quale la società partecipata Sidra è individuata come soggetto attuatore.

L'ammodernamento del campo pozzi della zona industriale di Catania è, fra l'altro, uno dei presupposti abilitanti per la realizzazione del **"Silicon Carbide Campus"** di STMicroelectronics, maxi-investimento da cinque miliardi che la Regione cofinanzia con **300 milioni** di euro del Programma regionale **Fesr 21-27**, in linea con gli obiettivi della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (**Step**) e nel quadro del "Chips act" dell'Ue. Con "Campus Sic", l'Etna valley ospiterà il **primo impianto integrato** del continente europeo capace di svolgere **tutte le fasi di produzione di semiconduttori** in carburo di silicio.

La proposta tecnica di riprogrammazione condivisa dalla giunta, avanzata congiuntamente dai dipartimenti **Attività produttive** e **Acqua e rifiuti**, è stata elaborata dal **dipartimento Programmazione** della presidenza della Regione. Sarà ora trasmessa al Comitato di sorveglianza del Psc Sicilia per l'approvazione della copertura finanziaria del nuovo intervento e il conseguente aggiornamento del Piano.

Palermo, 8 agosto 2026